2/7/6

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI (c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

002056854

WPI Acc No: 1978-69915A/ 197839

Cation exchange membrane prodn. - by swelling a sulphonic substd. polyfluorocarbon with organic solvent, impregnating with polyvinyl monomer and polymerising

Patent Assignee: TOYO SODA KK (TOYJ)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week JP 53097988 -A 19780826 197839 B

Priority Applications (No Type Date): JP 7712073 A 19770208

Abstract (Basic): JP 53097988 A

A cation-exchange membrane exhibiting excellent selective cation permeability chemicals-resistivity, heat-resistivity and mechanical strength as well as low membrane resistivity, suitable for use as an electrolysing diaphragm in electrolysis of an alkali metal halide. The cation-exchange membrane is produced by swelling a sulphonic radical-substd. fluorocarbon polymer membrane thoroughly with an organic solvent, e.g. MeOH, EtOH, MEK, diethyl ether, dioxane or chloroform etc. followed by removal of the organic solvent and/or heating of the membrane. The swelled polymer membrane is then impregnated with a vinyl monomer having lactone ring, e.g. CHR = CH and CH2=C-CH2 etc. or with a diolefin monomer capable of forming lactone ring, e.g. CH2=RC-CO2-CH2-CH=CH2 or CH2=CH-CH2-CO2-CH2-CH=CH2 opt. with a cross-linking agent and a polymerisation initiator, followed by polymerisation at 60 to 200 degrees C (80 to 150 degrees C).

19日本国特許庁

⑩特許出願公開

公開特許公報

昭53—97988

				•	
⑤Int. Cl.² C 08 J 5/22 #	識別記号	69日本分類 13(9) F 131	庁内整理番号 7003-4A	〇公開 昭和	印53年
C 08 J 7/16 C 25 B 1/46 C 25 B 13/08		26(3) F 2 13(7) D 14 15 F 212.12	6779—45 7268—4 A 1 7268—4 A	発明の数 審査請求	

平(1978) 8 月26日

市求

(全 5 頁)

図陽イオン交換膜製造の方法

@特 願 昭52-12073

22出 願 昭52(1977)2月8日

79発 明者 高橋堅二

新南陽市大字富田4560番地

同 清田徹 新南陽市大字富田4560番地

明 者 浅海俊一

新南陽市大字富田4560番地

同 清水明彦

新南陽市大字富田4560番地

创出 人 東洋曹達工業株式会社

新南陽市大字富田4560番地

1.発明の名称

陽イオン交換膜製造の方法

2.特許請求の範囲

- 1. 有機溶媒で十分に膨潤させたのち、該溶媒 を除去および/または加熱処理したスルホン 酸基を結合しているフルオロカーポン重合体 脳イオン交換膜にラクトン環を持つビニル単 量体、又はラクトン環を形成しりるジオレフ イン単量体を、必要に応じて架橋剤、重合開 始剤とともに含浸し、重合するととを特徴と する陽イオン交換膜製造の方法。
- 2 陽イオン交換膜が非架橋型均質陽イオン交 換膜である特許請求の範囲第1項記載の方法。
- 3. 有機溶媒による陽イオン交換膜の彫刻、該 密媒の除去処理および/または加熱処理を眩 関イオン交換膜中に含まれる陽イオン交換基 が遊離酸基の状態で行なりことを特徴とする

特許請求の範囲第1または2項記載の方法。

- 4 有機溶媒による陽イオン交換膜の影瀾、該 裕媒の除去処理および/または加熱処理を数 陽イオン交換膜中に含まれる陽イオン1価金 **岡塩、あるいはアンモニウム塩の状態で行な** うととを特徴とする特許請求の範囲第1また は2項記載の方法。
- 5. 有機溶媒として水に対する溶解度が窒温に おいて0.18/1009 HO であるものを使 用するととを特徴とする特許請求の範囲第1. 23または第4項記収の方法。
- 6. 重合を熟重合、またはラジカル開始剤重合 で行なう特許請求の範囲第1,23.4または第 5 項記載の方法。
- 7. 加熱処理を 4 0°~1 5 0 C の範囲で行なり 特許請求の範囲第1.23.45または第6項記 駄の方法。

3.発明の詳細な説明

本発明は、優れた陽イオン選択透過性を有し、

かつ耐薬品性、耐熱性ならびに機械的強度をかね 傭えた膜抵抗の小さな陽イオン交換膜製造の方法 に関し、特にアルカリ金属ハロゲン化物の世解用 隔膜として好適な陽イオン交換膜製造の方法に関 するものである。

陽イオン交換膜は、その陽イオン選択透過性を利用して穏々の工業的応用がなされている。例えば、電気透析用隔膜として陰イオン交換膜あるいは中性隔膜と組み合わせて用いることによつて食塩製造のための海水機縮、淡水製造のためのかん水や海水の脱塩、メッキ廃液からの有用金属塩ので、電極反応用隔膜としては燃料電池用、アクリロニトリルからアジポニトリルへの二量化など多くの用途に利用されている。

陽イオン交換膜のこれらの用途への応用にあた つては種々の特性を具備することが要求されるが、 それらのうち最も重要視されるものは特殊な場合 を除けば、陽イオン選択透過性と耐久性である。

イオン交換膜の出現以来、イオン選択透過性お

(5)

本発明者らは、耐久性、陽イオン選択透過性に関する要求を満足させ、かつ膜抵抗の小さな陽イオン交換膜の開発について鋭意研究を行ない、スルホン酸基を結合しているフルオロカーボン重合体膜を有機溶媒で十分に彫潤させたのち眩膜から、カクトン環をもつビニル単量体、またはラクトン環を形成しりるジオレフイン単量体を、必要合うとで変換剤、重合開始剤とともに合及し重くかの耐久性、機械的強度のである。

フルオロカーポン重合体膜中に、単にラクトン 壌を有するモノマーを導入したり、単にラクトン 環を形成しりるモノマーを導入するのみの場合と は異なつて、本発明では陽イオン輪率は、ラクト ンモノマーを含及導入した場合と同程度の上昇を 実現し、しかも膜抵抗はよりいつそり低下させる ことを可能にした。

よび耐久性の向上には多くの努力が払われ、その 結果陽イオン交換膜についてはスルホン酸基を有 するスチレンージピニルペンセン系重合体を原型 として膜が開発され多くの場合に満足すべき選択 透過性と耐久性を備えたものが供給されている。 しかし、イオン交換膜の使用される条件は、排水。 排液処理、あるいは食塩電解への応用などにみら れるよりにますます苛酷になる傾向にあり、膜の 耐久性の一層の向上が要求されている。また選択 透過性についても従来の隔イオン交換膜では充分 優れたものはなく、多くの陰イオン透過について は良好な阻止性を示すが、水酸イオンを含む観解 質水溶液では陽イオン輪率は楽しく低下する。と れは水溶液中では水酸イオンの易動度が他の陰イ オンに比べて著しく大きく、水酸イオンの膜透過 を十分に阻止し得ないことによるものであるが、 このことは水酸イオンを含む条件下で陶イオン交 換膜を使用する場合、例えば食塩電解用隔膜とし て用いる場合には電流効率の低下をもたらすので 瓜大な問題である。

(6)

すなわち本発明においては、フルオロカーボン 重合体膜を有機溶媒で十分に膨潤させたのち、該 溶媒を除去および/または該膜を加熱処理することが必須の要件であり、この点が本発明の大きな 特徴であり、単にラクトンモノマーを含浸させる 方法とは、その効果は大きく異なる。

本発明の陽イオン交換膜の母体膜となるスルホン酸基を含むフルオロカーボン重合体としては、加水分解によつてスルホン酸基になりりる基を結合しているフルオロカーボン単量体を単独であるいは共重合可能を他の単量体ともにラジカル重合したものを 膜状に成形し、 さらに加水分解する ことによつて得ることができる。スルホン酸基を含むこのよりなフルオロカーボン 重合体膜としては、 種々の構造のものが使用可能であるが、 例えばパーフルオロカーボンスルホニルフルオライドの一般式

 $xso_{2}crrfcr_{2}o(crycr_{2}o)ncr=cr_{2}$

(式中×は0H, フツ案または0Zで Z は第 4 級アン モニウムラジカル、Rfはフツ案または 1 ~ 1 0 個

とれらの陽イオン交換膜を有機溶媒で十分に膨調させたのち、酸溶媒を除去するか、または酸膜を加熱処理する場合の交換基は遊離酸の状態であつてもよく、あるいは1価金属塩、アンモニウム塩の形であつてもよい。

(9)

加熱処理温度は40℃ないし150℃の範囲であるが、好ましくは70℃ないし110℃の範囲である。

加熱時間は使用する膜の種類によつて異をるが5 分ないし30時間の範囲である。好ましくは5時間ないし25時間である。

続いてラクトン環の導入は、ラクトン環を有するビニル単量体、またはラクトン環を形成しりる ジオレフイン単量体をフルオロスルホン酸型隔イ オン交換膜に含浸せしめたのち重合すればよい。 ラクトン環を有するビニル単量体としては、例えば

本発明の実施にあたつて使用される有機容媒としては、被処理膜を彫刻させるものであつて水に対する溶解度が室温で0.18/1008 H₂0以上であるものであればよいが、膜を速やかに彫調させ、かつ処理後簡単に膜中から除去できるものがより好ましい。

このよりな溶媒としては、メタノール, エタノール, ブロパノール等の脂肪族1 価ブルコール類() 上間 アルコール類() 上間 アルコール類() 下でトン, メテルエチルケトン等のケトン類() 下でトン, メテルエーテル類() エチルエーテル, ブロビルエーテル等のエーテル類() ジオキサン, テトラヒドロフラン等の環状エーテルおよびクロロホルム等をあげることができる。 これらの溶媒はもちろん組合せて用いてもよく、水や電解質が共存していてもよい。

本発明の関イオン交換膜の処理方法は、上記のようにして有機溶媒で影調させたのち、 眩溶媒を 滅圧下で除去するか、または加熱すればよい。 加 熱は、有機溶媒で影調した膜をガラス板,テフロ ン板,スチレン板等の平滑板にはさみ、行なりとい。

ф

をあげることができ、

ラクトン環を形成しりるジオレフイン単量体としては、例えば

(Rは水索、またはメチル基) をあげることができる。

上記のよりな単量体を単独で含浸して重合しただけでは重合体が系外に容けだす可能性のある場合には、架橋剤を添加すればよい。架橋剤としては、ジビニルペンセンあるいは、ブタジェン等のジオレフイン系単量体の他に

CF_CFO-(CF_CF_O), CF=CF_

(ただしnは1ないし3の整数である。)の如き フッ紫系ジオレフインなどを用いることができる。 ラクトン瑕を含む、またはラクトン瑕を形成し うる上配のようなモノマーと架橋剤との溶液を作 成し、ラジカル開始剤として例えば過酸化ペンソ

イルをさらに添加したのちスルホン酸菇またはス ルホン酸盐になりらる盐を結合しているフルオロ カーポン重合体のフィルムを役役する温度は、 - 1 0 Cないし1 0 0 Cの範囲であるが、好まし くは20℃ないし60℃の範囲である。役費時間 は5分ないし50時間である。次に上記のように **浸漬したフイルムを重合するのであるがその場合** の温度は60℃ないし200℃の範囲である。好 ましくは80℃ないし150℃の範囲である。時 間は、1時間ないし50時間である。なお浸漬す る溶液の溶媒としてメタノール。エタノールのよ うなアルコール類、ジエチルエーテル,メチルエ チルエーテルのような脂肪族エーテル類、テトラ ヒドロフラン。ジオキサンのような瑕状エーテル 類を必要に応じて用いることができる。膜に浸漬 させた単量体を重合する方法として上記のラジカ ル開始剤を用いる重合の他に熱重合でも行なりと

以下、実施例でもつて本発明を具体的に説明するが本発明を限定するものではない。

0.3

契施例1

ともできる。

を常法に従つて共重合し、成型し、加水分解してスルホン酸基を有するパーフルオロカーポン重合体膜を作成した。この膜の交換容量は 0.9 1 meq/g・乾燥倒脂であつた。この膜の膜近抗は 2 0 Ω cml、陽イオン輸率は 8 2 %であつた。こせたの原をエタノール中に室温でしたでした。これではさみ 8 5 ℃でのち、膜を取り出しガラス板にはさみ 8 5 ℃で2 4 時間加熱した。処理した原膜を βービニルー アープチロラクトン 3 0 部 がらなる均一な溶に、 2 5 ℃で 4 時間浸費したのち膜を取り出し、 ジェチルエーテル 6 8 部からなる均一な溶に、 2 5 ℃で 4 時間浸費したのち膜を取り出し、 表面をきれいにふきとりガラス板にはさみ、 9 0 ℃で 2 5 時間加熱重合させた。このよりにして得られた陽イオン交換膜の膜抵抗は 2 2 Ω cml、陽イ

なお、 膜の輪率は 0.5 N NaOHと 25 N NaOHの間で 発生する膜電位をネルンストの式に適用して求め た。

膜抵抗は 2 0 多 Na OH 中で 2 5 ℃で 1 0 0 0 C/B の交流プリッジ法で測定した。

オン輪率は94%であつた。エタノール及貨をせず、単に含役のみを同様にほどとしただけの膜では26Ωmの膜抵抗、陽イオン輪率は94%であった。

奥施例2

実施例1で使用した原膜を実施例1と同様の方法で処理した。処理した原膜をアクリル酸アリル15部、1ークロルブタジエン0.5部、ジエチルエーテル845部からたる均一な溶液中に25℃で6時間受徴した。その後実施例1と同様の処理をほどこすととによつて陽イオン交換膜を得た。この膜の膜抵抗は23Ωcd、陽イオン輪率は94%であつた。エタノール浸渍をせず、単に含浸のみを同様にほどとしただけの膜では膜抵抗28Ωcd、陽イオン輪率は95%であった。

奥施例3

実施例1で使用した原膜を実施例1と同様の方法で処理した。処理した原膜をβービニルーァー

04

特別 昭53-97988(5)

ブチロラクトン25部、1-クロルプタジェン1 即, ジエチルエーテル 7 4 部からなる均一な裕液 に過酸ペンゾイル Q O 3 多を添加した液に 2 5 ℃ でも時間受徴した後、膜を取り出し、表面をきれ いにふきとり、ガラス板にはさみ80℃で20時 -間重合した。得られた陽イオン交換膜の膜抵抗は 24Ωcd、脳イオン輸率は96%であつた。エタ ノール浸波をせず、単に含畏のみを同様にほどと しただけの膜では、膜抵抗 2.8Ωcd, 陽イオン 輸率

奥施例4 -

は96岁であつた。

陽イオン交換膜(Dupont 社製。商品名Nation 3 1 5)をメタノール中に室温下で一昼夜段費さ せたのち、膜を取り出し、ガラス板にはさみ80 ℃で24時間加熱した。処理した原膜をβービニ ルートープチロラクトン25部。1-クロルプタ ジエン 1 部, ジエチルエーテル 7 4 部からなる均 一な溶液中に30℃でも時間浸費した。その後実 施例!と同様の処理をほどこすことによつて脳イ

手 続 補 正 啓

昭和52年12月8日

特許庁長官 熊 谷 兽 二

1. 事件の表示

昭和52年特許顧第12073号

2発明の名称

陽イオン交換膜製造の方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出顧人

住所 山口県新南陽市大字窩田 4 5 6 0 番地

名称 (330)東洋曾達工業株式会社

(連絡先)〒102東京都郡区赤坂1丁目7番7号(東洋曹建工柴株式会社 特許情報部 電話番号(585)3311

4. 補正命令の日付 自発

5.補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の櫚

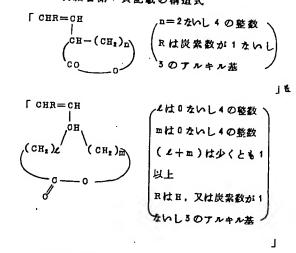
オン交換膜を得た。この膜の膜抵抗は 4.2 Ω cal、 陽イオン翰率は9 5.0 まであつた。メタノール投 ひをせずに単に含没のみを同様にほどこしただけ しょうしゅん の膜では、膜抵抗は 4.8 Ω ㎝、陽イオン輪率は 9 5 5 %であつた。 Nafion 3 1 5 の膜抵抗は 5.6Ωα√、陽イオン輸率は90%であつた。

实施例5

突施例 4 で使用した Nafion[®] 3 1 5 をメタノー ル中に室温下で一昼夜投資させたのち、 膜を取り だし、ガラス板にはさみ、80℃で24時間加熱 した。処理した原膜をアクリル酸アリル15部, ジビニルペンセン2部,ジエチルエーテル83部 からなる均一な溶液中に30℃で5時間浸費した。 その後実施例1と同様の処理をほどこすことによ つて陽イオン交換膜を得た。この膜の膜抵抗は 4.5Ωcd、陽イオン輸率は91まであつた。メタ ノール役役をせずに単に含長のみを同様にほどこ しただけの膜では、膜抵抗は50Ωcd, 陽イオン・ 輪率は97%であつた。

6.補正の内容

(1) 明細書第9頁記載の構造式



と訂正する。